#### 明 細 書

# 1, 2, 4-チアジアゾール化合物及びその用途

# 技術分野

5 本発明は、1,2,4-チアジアゾール化合物及びその用途に関する。

# 背景技術

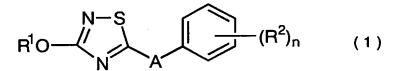
ある種の1,3,4ーチアジアゾール化合物が有害節足動物防除剤の有効成分 として使用できることが知られている(DE3030661公報等)。

10 しかしながら、この1,3,4-チアジアゾール化合物の有害節足動物防除活性は十分ではなく、より優れた有害節足動物防除活性を有する化合物が求められている。

# 発明の開示

15 本発明者は優れた有害生物防除活性を有する化合物を見出すべく種々検討し、 1,2,4-チアジアゾール化合物において、優れた有害節足動物防除活性を見 出し、本発明を完成した。

即ち、本発明は、式(1)



- 20 [式中、 $R^1$  はハロゲン原子で置換されていてもよいC3-C7アルキニル基を表し、 $R^2$  はハロゲン原子、C1-C4アルキル基、C1-C4アルコキル基、C1-C4アルコキシ基、C1-C4アルコキシ基、C1-C4アルコキシ基、C1-C4アルキルチオ基、シアノ基又はニトロ基を表し、 $R^2$  は同一でも相異なっていてもよい。
- 25 Aは酸素原子、硫黄原子、単結合、 $CR^3R^4$  基又は $NR^5$  基を表す。 $R^3$  及び $R^4$  はそれぞれ独立して水素原子又はC1-C4 アルキル基を表し、 $R^5$  は水素原子、C1-C7 アルキル基、C1-C3 ハロアルキル基、C2-C4 (アルコキシアルキル) 基、C3-C6 アルケニル基、C3-C6 アルケニル基、C3-C6 アルケニル基、C3-C6 アルケニル基、C3-C6 アルケニル

ルキニル基又はシアノメチル基を表す。]

で示される1, 2, 4-チアジアゾール化合物(以下、本発明化合物と記す。)、 及びそれを有効成分として含有する節足動物防除剤を提供する。

本発明化合物において、R¹で示されるハロゲン原子で置換されていてもよい C3-C7アルキニル基としては、例えば2-プロピニル基、2-プチニル基、4-フルオロ-2-プチニル基、1-メチル-2-プチニル基、2-ペンチニル 基、4,4-ジメチル-2-ペンチニル基、3-クロロ-2-プロピニル基、3-ゴロモ-2-プロピニル基、3-ヨード-2-プロピニル基、1-メチル-2-プロピニル基、3-ブチニル基、3-ペンチニル基等が挙げられ、

ては、例えばメトキシ基、エトキシ基が挙げられ、R<sup>2</sup> で示されるC1-C4ハロアルコキシ基としては、例えばトリフルオロメトキシ基、ペンタフルオロエトキシ基が挙げられ、R<sup>2</sup> で示されるC1-C4アルキルチオ基としては、例えばメチルチオ基、エチルチオ基が挙げられ、

Aで示されるCR<sup>3</sup> R<sup>4</sup> 基としては、例えばCH<sub>2</sub> 基、CH(CH<sub>3</sub>) 基が挙げられ、 Aで示されるNR<sup>5</sup> 基としては、例えばNH基、NCH<sub>3</sub> 基、NC<sub>2</sub>H<sub>5</sub> 基、NC H<sub>2</sub>OCH<sub>3</sub> 基、NCH<sub>2</sub>OC<sub>2</sub>H<sub>5</sub> 基及びNCH<sub>2</sub>CN基が挙げられる。

本発明化合物としては、例えば R' が 2 - プロピニル基である式 (1) で示される 1, 2, 4 - チアジアゾール化合物; R' が 2 - ブチニル基である式 (1) で示される 1, 2, 4 - チアジアゾール化合物; R' が 2 - ペンチニル基である 式 (1) で示される 1, 2, 4 - チアジアゾール化合物; Aが単結合である式 (1) で示される 1, 2, 4 - チアジアゾール化合物; R' が 2 - プロピニル基であり、 Aが単結合である式 (1) で示される 1, 2, 4 - チアジアゾール化合物; R' が 2 - ブチニル基であり、 Aが単結合である式 (1) で示される 1, 2, 4 - チアジアゾール化合物; R' が 2 - ペンチニル基であり、 Aが単結合である式 (1) で示される 1, 2, 4 - チアジアゾール化合物; nが 0 である式 (1) で示される 1, 2, 4 - チアジアゾール化合物; nが 0 である式 (1) で示される 1, 2, 4 - チアジアゾール化合物; nが 1 または 2 であり、 R² が ハロゲン

10

15

25

原子である式(1)で示される1,2,4-チアジアゾール化合物が挙げられる。

次に本発明化合物の製造法について説明する。本発明化合物は、例えば式(2)で示される化合物とR'OHとを塩基の存在下に反応させることにより製造することができる。

$$H_3C_{S}N_{N}$$
 $A$ 
 $A$ 
 $(R^2)_n$ 
 $R^1OH$ 
 $R^1OH$ 
 $R^1OH$ 
 $R^2)_n$ 
 $(R^2)_n$ 
 $(R^2)_n$ 

[式中、A、R¹、R² およびnは前記と同じ意味を表し、mは1又は2を表す。] 該反応は通常溶媒中で行われる。用いられる溶媒としては、例えばテトラヒドロフラン等のエーテル類、N,Nージメチルホルムアミド等の酸アミド類、ジメチルスルホキシド及びこれらの混合物が挙げられる。反応に用いられる塩基としては、例えば水素化ナトリウム等の無機塩基が挙げられ、塩基の量は、式(2)で示される化合物1モルに対して、通常1~2モルの割合である。反応に用いられるR¹OHの量は、式(2)で示される化合物1モルに対して通常1~1.2モルの割合である。反応温度は通常0~80℃の範囲であり、反応時間は通常1~24時間の範囲である。

反応終了後、反応液を有機溶媒抽出、濃縮等の後処理操作にかけることにより、本発明化合物を取得することができる。必要に応じてクロマトグラフィー等の操作にかけることにより、さらに精製することもできる。

式(2)で示される化合物は、式(3)で示される化合物を酸化剤と反応させ 20 ることにより製造することができる。

$$H_3CS$$
 $N-S$ 
 $(R^2)_n$ 
 $H_3C-S$ 
 $(O)_m$ 
 $(2)$ 

「式中、A、R<sup>2</sup>、n及びmは前記と同じ意味を表す。]

該反応は通常溶媒中で行われる。用いられる溶媒としては、例えばクロロホルム、ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素類及びこれらの混合物が挙げられる。 該反応に用いられる酸化剤としては、例えば3-クロロ過安息香酸等の過酸類が 挙げられ、酸化剤の量は式(3)で示される化合物1モルに対して、通常1~2.5モルの割合である。反応温度は通常-5℃~室温の範囲であり、反応時間は通常0.1~2.4時間の範囲である。

反応終了後、反応液を有機溶媒抽出、濃縮等の後処理操作にかけることにより、

5 式(2)で示される化合物を取得することができる。必要に応じてクロマトグラフィー等の操作にかけることにより、さらに精製することもできる。

式(3)で示される化合物は、式(3)におけるAの種類に応じて、以下の(I) ~(IV)のいずれかの方法で製造することができる。

(I) 5-クロロ-3-メチルチオ-1, 2, 4-チアジアゾールと、式(4) で示されるフェニルボロン酸化合物又は式(5)で示されるトリアルキルフェニルズ化合物とを、遷移金属化合物の存在下に反応させて、Aが単結合である式(3)で示される化合物を製造する方法。

$$H_3CS$$
 $N-S$ 
 $(HO)_2B$ 
 $(A)$ 
 $(A)$ 
 $(A)$ 
 $(A^2)_n$ 
 $(B^2)_n$ 
 $(B^2)_n$ 

[式中、 $R^2$  及びnは前記と同じ意味を表し、 $R^6$  はC1-C4アルキル基を表 す。]

該反応は、反応に不活性な気体(窒素、アルゴン等)の雰囲気下、通常溶媒中で行われる。反応に用いられる溶媒としては、例えばメタノール、エタノール、2-プロパノール等のアルコール類、1,2-ジメトキシエタン、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン、メチルーtープチルエーテル等のエーテル類、ベンゼン、トルエン等の芳香族炭化水素類、アセトン等のケトン類、N,N-ジメチルホルムアミド等の酸アミド類、水及びこれらの混合物が挙げられる。反応に用いられる遷移金属化合物としては、例えば酢酸パラジウム(II)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(O)、{1,1'-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン}ジクロロパラジウム(II)及び塩化ビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(II)が挙げられ、遷移金属化合物の量は、5-クロロー3-メチルチオー1,2,4-チアジアゾール 1モルに対して、通常0.

10

15

20

 $001\sim0.1$ モルの割合である。反応に用いられる式 (4) で示されるフェニルボロン酸化合物又は式 (5) で示されるトリアルキルフェニルスズ化合物の量は、5-クロロ-3-メチルチオ-1, 2, 4-チアジアゾール 1 モルに対して、通常  $0.9\sim1.5$  モルの割合である。該反応の反応温度は通常、室温 $\sim150$  の範囲である。反応時間は通常  $1\sim12$  時間の範囲である。

該反応には必要に応じて塩基を加えて行うことができる。用いることができる 塩基としては、例えばリン酸三カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、 酢酸ナトリウム、酢酸カリウム及び水酸化バリウムが挙げられる。また、該反応 には必要に応じて相間移動触媒を加えて行うことができる。用いることができる 相間移動触媒としては、例えばテトラプチルアンモニウムプロミド、ベンジルト リメチルアンモニウムプロミド等の第四級アンモニウム塩が挙げられる。

反応終了後、反応液を有機溶媒抽出、濃縮等の後処理操作にかけることにより、 目的物を取得することができる。該反応に式(5)で示されるトリアルキルフェ ニルスズ化合物を用いた場合には、反応液にフッ化カリウム水溶液を加え、生じ た沈殿をろ過し、ろ液を濃縮するすることにより、目的物を取得することができ る。必要に応じてクロマトグラフィー等の操作にかけることにより、さらに精製 することもできる。

(II) 5-クロロ-3-メチルチオ-1, 2, 4-チアジアゾールと式(6) で示される化合物とを塩基の存在下に反応させて、Aが酸素原子、硫黄原子又は NH基である式(3)で示される化合物を製造する方法。

$$H_3CS$$
 $N-S$ 
 $N-$ 

[式中、R<sup>2</sup> 及びnは前記と同じ意味を表し、A<sup>1</sup>は酸素原子、硫黄原子又はNH基を表す。]

該反応は通常溶媒中で行われ、反応に用いられる溶媒としては、例えばテトラ 25 ヒドロフラン等のエーテル類、N, N-ジメチルホルムアミド等の酸アミド類、 ジメチルスルホキシド及びこれらの混合物が挙げられる。反応に用いられる塩基 としては、例えば水素化ナトリウム等の無機塩基が挙げられ、塩基の量は5-クロロ-3-メチルチオー1, 2,4-チアジアゾール 1モルに対して、通常1~2モルの割合である。反応に用いられる式(6)で示される化合物の量は、5

25

-クロロ-3-メチルチオ-1, 2,  $4-チアジアゾール 1モルに対して、通常 <math>1\sim1$ . 2モルの割合である。反応温度は通常  $0\sim80$  の範囲であり、反応時間は通常  $1\sim24$  時間の範囲である。

反応終了後、反応液を有機溶媒抽出、濃縮等の後処理操作にかけることにより、 目的物を取得することができる。必要に応じてクロマトグラフィー等の操作にか けることにより、さらに精製することもできる。

(III) AがNH基である式(3)で示される化合物とR<sup>5</sup> Xとを塩基の存在下に反応させて、AがNR<sup>5</sup> 基である式(3)で示される化合物を製造する方法。

$$\begin{array}{c|c} N-S \\ N-S$$

10 [式中、R²、R⁵ 及びnは前記と同じ意味を表し、Xはハロゲン原子を表す。] 該反応は通常溶媒中で行われる。反応に用いられる溶媒としては、例えばテトラヒドロフラン等のエーテル類、N, N – ジメチルホルムアミド等の酸アミド類、ジメチルスルホキシド及びこれらの混合物が挙げられる。反応に用いられる塩基としては、例えば水素化ナトリウム等の無機塩基が挙げられ、塩基の量は、Aが15 NR⁵ 基である式(3)で示される化合物1モルに対して、通常1~2モルの割合である。反応に用いられるR⁵ Xの量は、AがNR⁵ 基である式(3)で示される化合物1モルに対して通常1~1・2モルの割合である。反応温度は通常0~80℃の範囲であり、反応時間は通常1~12時間の範囲である。

反応終了後、反応液を有機溶媒抽出、濃縮等の後処理操作にかけることにより、 20 目的物を取得することができる。必要に応じてクロマトグラフィー等の操作にか けることにより、さらに精製することもできる。

(IV) 5-クロロ-3-メチルチオ-1, 2, 4-チアジアゾールと式(7) で示される化合物とを、遷移金属化合物の存在下に反応させて、AがC  $R^3$   $R^4$  基である式(3) で示される化合物を製造する方法。

$$H_3CS$$
 $N-S$ 
 $R^3$ 
 $R^4$ 
 $H_3CS$ 
 $N-S$ 
 $R^3$ 
 $R^4$ 
 $H_3CS$ 
 $N-S$ 
 $R^3$ 
 $R^4$ 
 $R^4$ 

「式中、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>、R<sup>4</sup> 及びnは前記と同じ意味を表す。]

該反応は通常溶媒中で行われ、反応に用いられる溶媒としては例えばテトラヒドロフラン等のエーテル類、N, Nージメチルホルムアミド等の酸アミド類、ジメチルスルホキシド及びこれらの混合物が挙げられる。

5 反応に用いられる遷移金属化合物としては、例えばテトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)、{1,1'ービス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン}ジクロロパラジウム(II)及び塩化ビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(II)が挙げられ、遷移金属化合物の量は、5ークロロー3ーメチルチオー1,2,4ーチアジアゾール 1モルに対して、通常0.001~0.

10 1モルの割合である。

反応に用いられる式 (7) で示される化合物の量は、5-クロロ-3-メチルチオ-1, 2, 4-チアジアゾール 1モルに対して、通常 $1\sim$ 1. 2モルの割合である。

反応温度は通常 0 ~ 8 0 ℃の範囲であり、反応時間は通常 1 ~ 2 4 時間の範囲 15 である。

反応終了後は、反応液を有機溶媒抽出、濃縮等の後処理操作にかけることにより、目的物を取得することができる。必要に応じてクロマトグラフィー等の操作 にかけることにより、さらに精製することもできる。

20 次に本発明化合物の具体例を(表1)に示す。

表 1

式(1)

$$R^1O$$
 $(R^2)_n$ 
 $(1)$ 

で示される化合物。

CWG4(9,10040)			
化合物番号	R'	(R <sup>2</sup> ) <sub>n</sub>	A
1	2-7゚ロピニル	無置換	単結合
2	2ープ・チニル	無置換	単結合
3	2ーへ。ンチニル	無置換	単結合
4	4、4ージ メチルー2ーへ ンチニル	無置換	単結合
5	2ープ・チニル	2ーフルオロ	単結合
6	2ープ・チニル	3ーフルオロ	単結合
7	2ープ・チニル	4ーフルオロ	単結合
8	2ープ・チニル	2-クロロ	単結合
9	2ープ・チニル	3-クロロ	単結合
1 0	2ープ・チニル	4-クロロ	単結合
11	2ープ・チニル	2、4ージ フルオロ	単結合
1 2	2ープ・チニル	2、5ージフルオロ	単結合
1 3	2ープ・チニル	2、6ーシ・フルオロ	単結合
1 4	2ープ・チニル	3、4ーシ フルオロ	単結合
1 5	2ープ・チニル	3、5ーシ フルオロ	単結合
1 6	2ープ・チニル	2、3ーシ・フルオロ	単結合
1 7	2ープ・チニル	2ーメチル	単結合
1 8	2ープ・チニル	3ーメチル	単結合
1 9	2ープ・チニル	4ーメチル	単結合
2 0	2ープ・チニル	4-tert-プチル	単結合
2 1	2-フ・チニル	3, 5ーピストリフルオロメチル	単結合

9

(表1の続き)

<u> </u>	(20		
化合物番号	R¹	(R <sup>2</sup> ) <sub>n</sub>	A
2 2	2ープ・チニル	無置換	酸素原子
2 3	2ーフ・チニル	2ーフルオロ	酸素原子
2 4	2-フ・チニル	3ーフルオロ	酸素原子
2 5	2-フ・チニル	4ーフルオロ	酸素原子
2 6	2-プ・チニル	2-クロロ	酸素原子
2 7	2ーフ・チニル	3-クロロ	酸素原子
2 8	2-プ・チニル	4-クロロ	酸素原子
2 9	2ープ・チニル	2、4-ジフルオロ	酸素原子
3 0	2ープ・チニル	2、5ーシ・フルオロ	酸素原子
3 1	2ープ・チニル	2、6-ジフルオロ	酸素原子
3 2	2ープ・チニル	3、4-ジフルオロ	酸素原子
.3 3	2ープ・チニル	3、5ーシ* フルオロ	酸素原子
3 4	2-ブ・チニル	2、3ーシ フルオロ	酸素原子
3 5	2-プ・チニル	2-メチル	酸素原子
3 6	2ープ・チニル	3ーメチル	酸素原子
3 7	2ープ・チニル	4ーメチル	酸素原子
3 8	2ープ・チニル	4-tert-プチル	酸素原子
3 9	2-プ・チニル	3,5-ピストリフルオロメチル	酸素原子
4 0	2ープ・チニル	無置換	CH <sub>2</sub>
4 1	2ープ・チニル	2-フルオロ	CH <sub>2</sub>
4 2	2-プ・チニル	3-7ルオロ	CH <sub>2</sub>
4 3	2ープ・チニル	4ーフルオロ	CH <sub>2</sub>
4 4	2ープ・チニル	2-/100	CH <sub>2</sub>
4 5	2~プチニル	3-700	CH <sub>2</sub>
4 6	2ープ・チニル	4-クロロ	CH <sub>2</sub>
4 7	2ープ・チニル	2、4ージ フルオロ	CH <sub>2</sub>

10

(表1の続き)

(表 1 の続き)			
化合物番号	R¹	(R <sup>2</sup> ) <sub>n</sub>	A
4 8	2ープ・チニル	2、5ージ フルオロ	CH <sub>2</sub>
4 9	2ープ・チニル	2、6ージフルオロ	CH <sub>2</sub>
5 0	2ープ・チニル	3、4ージフルオロ	CH <sub>2</sub>
5 1	2ープ・チニル	2-700	CH <sub>2</sub>
5 2	2ープ・チニル	3-クロロ	CH <sub>2</sub>
5 3	2-プチニル	4-クロロ	CH <sub>2</sub>
5 4	2-プ・チニル	2、4ーシ゛フルオロ	CH <sub>2</sub>
5 5	2ープ・チニル	2、5ージ フルオロ	CH <sub>2</sub>
5 6	2-プ・チニル	2、6ージフルオロ	CH <sub>2</sub>
5 7	2-ブ・チニル	3、4ージ゜フルオロ	CH <sub>2</sub>
5 8	2ープ・チニル	3、5ージ フルオロ	CH <sub>2</sub>
5 9	2-プチニル	2、3ージフルオロ	CH <sub>2</sub>
6 0	2ープ・チニル	2ーメチル	CH <sub>2</sub>
6 1	2-プチニル	3ーメチル	CH <sub>2</sub>
6 2	2-プ・チニル	4ーメチル	CH <sub>2</sub>
6 3	2-ブ チニル	4-tert-プチル	CH <sub>2</sub>
6 4	2ープ・チニル	3, 5ーピストリフルオロメチル	CH <sub>2</sub>
6 5	2-プ・チニル	無置換	NH
6 6	2-プ・チニル	無置換	NCH <sub>3</sub>
6 7	2-ブ・チニル	無置換	NCH₂CH₃
6 8	2-ブ・チニル	無置換	NCH <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub>
6 9	2-プ・チニル	無置換	NCH <sub>2</sub> OC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
7 0	1ーメチルー2ープ・チニル	無置換	単結合
7 1	1ーメチルー2ーフ・チニル	無置換	酸素原子
7 2	1ーメチルー2ープ・チニル	2-フルオロ	単結合
7 3	4ーフルオロー2ーフ・チニル	無置換	単結合

11

(表1の続き)

	(衣	1の続き)	
化合物番号	R'	(R <sup>2</sup> ),	A
7 4	2ーペンチニル	2-フルオロ	単結合
7 5	2-ペンチニル	3-フルオロ	単結合
7 6	2ーペンチニル	4-フルオロ	単結合
7 7	2-ペンチニル	2-クロロ	単結合
7 8	2-ペンチニル	3-クロロ	単結合
7 9	2-ペンチニル	4-クロロ	単結合
8 0	2-ペンチニル	2、4ージ・フルオロ	単結合
8 1	2-ペンチニル	2、5ージ・フルオロ	単結合
8 2	2-ペンチニル	2、6ージフルオロ	単結合
8 3	2ーペンチニル	3、4ージ゜フルオロ	単結合
8 4	2-ペンチニル	3、5ージ*フルオロ	単結合
8 5	2-ペンチニル	2、3ージ フルオロ	単結合
8 6	2-ペンチニル	2ーメチル	単結合
8 7	2-ペンチニル	3ーメチル	単結合
8 8	2-ペンチニル	4ーメチル	単結合
8 9	2-ペンチニル	4-tert-ブチル	単結合
9 0	2-ペンチニル	3,5-ピストリフルオロメチル	単結合
9 1	2-プ・チニル	4ーフルオロ・ 3ーメチル	単結合
9 2	2-プチニル	4ーメチル・3ーニトロ	単結合
9 3	2-プ・チニル	4ーメチルチオ	単結合
9 4	2-プチニル	2-メトキシ	単結合
9 5	2ープ・チニル	3-メトキシ	単結合
9 6	2-プ・チニル	4ーメトキシ	単結合
9 7	2ープ・チニル	2, 3-ジメチル	単結合
9 8	2-プ・チニル	3, 5-シ゚メチル	単結合
9 9	2-7° チニル	2, 5-ジメチル	単結合

12 (表1の続き)

	(表	1 の続き)	
化合物番号	R¹	(R <sup>2</sup> ) <sub>n</sub>	A
100	2ープ・チニル	3, 5-ジ プ ロモ	単結合
1 0 1	2ープ・チニル	3-クロロ- 4-フルオロ	単結合
102	2-プチニル	2, 4-ジ クロロ	単結合
103	2ープ・チニル	2, 3-ジクロロ	単結合
104	2ープ・チニル	2, 5-ジ クםם	単結合
105	2ープ・チニル	3, 4-ジクロロ	単結合
106	2ープ・チニル	3,5-ジクロロ	単結合
107	2ープ・チニル	2-プロモ	単結合
108	2ープ・チニル	3-7° ¤€	単結合
109	2ープ・チニル	4-7° ¤€	単結合
110	2ープ・チニル	3-=\n	単結合
111	2ープ・チニル	4ートリフルオロメチル	単結合
112	2ープ・チニル	3ートリフルオロメトキシ	単結合
1 1 3	2-プ・チニル	4ートリフルオロメトキシ	単結合
114	2ープ・チニル	3->71	単結合
1 1 5	2ープ・チニル	4-シアノ	単結合
1 1 6	2-ペンチニル	4ーフルオロ・ 3ーメチル	単結合
117	2ーペンチニル	4ーメチルー 3ーニトロ	単結合
118	2-ペンチニル	4ーメチルチオ	単結合
119	2ーペンチニル	2-メトキシ	単結合
1 2 0	2-ペンチニル	3ーメトキシ	単結合
1 2 1	2-ペンチニル	4-メトキシ	単結合
1 2 2	2ーペンチニル	2, 3-ジ メチル	単結合
1 2 3	2ーペンチニル	3, 5-ジ メチル	単結合
1 2 4	2-ペンチニル	2,5-ジメチル	単結合
1 2 5	2ーペンチニル	3, 5-ジ プ ロモ	単結合

10

(表1の続き)

化合物番号	R1	(R <sup>2</sup> ) <sub>n</sub>	A
1 2 6	2ーへ。 ンチニル	3-クロロ・ 4-フルオロ	単結合
1 2 7	2ーへ゜ンチニル	2, 4-ジクロロ	単結合
1 2 8	2ーへ。ンチニル	2, 3-ジクロロ	単結合
1 2 9	2ーへ。ンチニル	2, 5–ジ クロロ	単結合
1 3 0	2ーへ。ンチニル	3, 4-ジクロロ	単結合
1 3 1	2ーへ。ンチニル	3,5-ジクロロ	単結合
1 3 2	2ーへ。ンチニル	2-プロモ	単結合
1 3 3	2ーへ。ンチニル	3-7° ¤£	単結合
1 3 4	2ーへ。ンチニル	4-7° 0 <del>1</del>	単結合
1 3 5	2ーへ。ンチニル	3-=}0	単結合
1 3 6	2ーへ。ンチニル	4ートリフルオロメチル	単結合
1 3 7	2ーペンチニル	3~トリフルオロメトキシ	単結合
1 3 8	2ーペンチニル	4ートリフルオロメトキシ	単結合
1 3 9	2ーへ。ンチニル	3->71	単結合
1 4 0	2-ペンチニル	4-シアノ	単結合

本発明化合物が防除効力を示す有害節足動物としては昆虫やダニ類、具体的には例えば以下に示すものが挙げられる。

半翅目害虫:ヒメトビウンカ(Laodelphax striatellus)、トビイロウンカ(Nilaparvata lugens)、セジロウンカ(Sogatella furcifera)等のウンカ類、ツマグロヨコバイ(Nephotettix cincticeps)、チャノミドリヒメヨコバイ(Empoasca onukii)等のヨコバイ類、ワタアプラムシ(Aphis gossypii)、モモアカアプラムシ(Myzus persicae)等のアプラムシ類、カメムシ類、オンシツコナジラミ(Trialeurodes vaporariorum)、タバココナジラミ(Bemisia tabaci)、シルバーリーフコナジラミ(Bemisia argentifolii)等のコナジラミ類、カイガラムシ類、グンバイムシ類、キジラミ類等

鱗翅目害虫:ニカメイガ(Chilo suppressalis)、コブノメイガ

15

20

25

30

(Cnaphalocrocis medinalis)、ヨーロピアンコーンボーラー(Ostrinia nubilalis)、シバツトガ(Parapediasia teterrella)等のメイガ類、ハスモンヨトウ(Spodoptera litura)、シロイチモジヨトウ(Spodoptera exigua)、アワヨトウ(Pseudaletia separata)、ヨトウガ(Mamestra brassicae)、タマナヤガ(Agrotis ipsilon)、トリコプルシア属(Trichoplusia spp.)、ヘリオティス属(Heliothis spp.)、ヘリコベルパ属(Helicoverpa spp.)、エアリアス属(Earias spp.)等のヤガ類、モンシロチョウ(Pieris rapae crucivora)等のシロチョウ類、リンゴコカクモンハマキ(Adoxophyes orana fasciata)、ナシヒメシンクイ(Grapholita molesta)、コドリングモス(Cydia pomonella)等のハマキガ類、モモンクイガ((Carposina niponensis)等のシンクイガ類、モモハモグリガ(Lyonetia clerkella)等のチビガ類、キンモンホソガ(Phyllonorycter ringoniella)等のホソガ類、ミカンハモグリガ(Phyllocnistis citrella)等のコハモグリガ類、コナガ(Plutela xylostella)等のスガ類、ピンクボールワーム(Pectinophora gossypiella)等のキバガ類、ヒトリガ類、ヒロズコガ類等

双翅目害虫:アカイエカ (Culex pipiens pallens)、コガタアカイエカ (Culex tritaeniorhynchus)、ネッタイイエカ (Culex quinquefasciatus) 等のイエカ類、(Aedes aegypti)、(Aedes albopictus) 等のエーデス属、(Anopheles sinensis) 等のアノフェレス属、ユスリカ類、イエバエ (Musca domestica)、オオイエバエ (Muscina stabulans) 等のイエバエ類、クロバエ類、ニクバエ類、ヒメイエバエ類、タネバエ (Delia platura)、タマネギバエ (Delia antiqua) 等のハナバエ類、ミバエ類、ショウジョウバエ類、チョウバエ類、ブユ類、アブ類、サシバエ類、ハモグリバエ類等;

鞘翅目害虫:ウエスタンコーンルートワーム (Diabrotica virgifera virgifera)、サザンコーンルートワーム (Diabrotica undecimpunctata howardi) 等のコーンルートワーム類、ドウガネブイブイ (Anomala cuprea)、ヒメコガネ (Anomala rufocuprea) 等のコガネムシ類、メイズウィービル (Sitophilus zeamais)、イネミズゾウムシ (Lissorhoptrus oryzophilus)、アズキゾウムシ (Callosobruchuys chienensis) 等のゾウムシ類、チャイロコメノゴミムシダマシ (Tenebrio molitor)、コクヌストモドキ (Tribolium castaneum) 等のゴミムシダマシ類、イネドロオイムシ (Oulema oryzae)、ウリハムシ (Aulacophora femoralis)、キスジノミハムシ (Phyllotreta striolata)、コロラドハムシ

(Leptinotarsa decemlineata) 等のハムシ類、シバンムシ類、ニジュウヤホシテントウ(Epilachna vigintioctopunctata) 等のエピラクナ類、ヒラタキクイムシ類、ナガシンクイムシ類、カミキリムシ類、アオバアリガタハネカクシ(Paederus fuscipes)等;

アザミウマ目害虫:ミナミキイロアザミウマ(Thrips palmi)等のスリップス属、ミカンキイロアザミウマ(Frankliniella occidentalis)等のフランクリニエラ属、チャノキイロアザミウマ(Sciltothrips dorsalis)等のシルトスリップス属等のアザミウマ類、クダアザミウマ類等

膜翅目害虫:ハバチ類、アリ類、スズメバチ類等

10 網翅目害虫:ゴキブリ類、チャバネゴキブリ類等

直翅目害虫:バッタ類、ケラ類等

隠翅目害虫:ヒトノミ等

シラミ目害虫:ヒトジラミ等

シロアリ目害虫:シロアリ類等

15 ダニ目害虫: ハダニ類等

5 ·

20

本発明化合物は、半翅目害虫、鱗翅目害虫、鞘翅目害虫及びアザミウマ目害虫に対する防除効力において特長を有す。

本発明の有害節足動物防除剤は、本発明化合物そのものであってもよい。通常は、本発明化合物と、固体担体、液体担体、ガス状担体及び/又は餌(毒餌基材)等とを混合し、必要により界面活性剤、その他の製剤用補助剤を添加して、油剤、乳剤、フロアブル剤、粒剤、粉剤、毒餌、マイクロカプセル剤等に製剤化して、本発明の有害節足防除剤とする。これらの製剤には、本発明化合物を通常、0.01~95重量%含有する。

製剤化の際に用いられる固体担体としては、例えば粘土類(カオリンクレー、 25 珪藻土、合成含水酸化珪素、ベントナイト、フバサミクレー、酸性白土等)、タル ク類、セラミック、その他の無機鉱物(セリサイト、石英、硫黄、活性炭、炭酸 カルシウム、水和シリカ等)、化学肥料(硫安、燐安、硝安、尿素、塩安等)等の 微粉末あるいは粒状物があげられ、液体担体としては、例えば水、アルコール類 (メタノール、エタノール等)、ケトン類(アセトン、メチルエチルケトン等)、

30 芳香族炭化水素類(ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルナフタレン等)、脂肪族炭化水素類(ヘキサン、シクロヘキサン、灯油、軽油等)、

エステル類(酢酸エチル、酢酸ブチル等)、ニトリル類(アセトニトリル、イソブ チロニトリル等)、エーテル類(ジイソプロピルエーテル、ジオキサン等)、酸ア ミド類(N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド等)、ハ ロゲン化炭化水素類(ジクロロメタン、トリクロロエタン、四塩化炭素等)、ジメ チルスルホキシド及び植物油(大豆油、綿実油等)があげられ、ガス状担体とし ては、例えばフルオロカーボン、ブタンガス、LPG(液化石油ガス)、ジメチル エーテル及び炭酸ガスがあげられる。界面活性剤としては、例えばアルキル硫酸 エステル塩、アルキルスルホン酸塩、アルキルアリールスルホン酸塩、アルキル アリールエーテル類及びそのポリオキシエチレン化物、ポリエチレングリコール エーテル類、多価アルコールエステル類並びに糖アルコール誘導体があげられる。 10 その他の製剤用補助剤としては、固着剤、分散剤及び安定剤等、具体的には例え ばカゼイン、ゼラチン、多糖類(でんぷん粉、アラビアガム、セルロース誘導体、 アルギン酸等)、リグニン誘導体、ベントナイト、糖類、合成水溶性高分子(ポリ ビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリアクリル酸類等)、PAP(酸性 りん酸イソプロピル)、BHT(2,6-ジーtert-ブチルー4-メチルフェ 15 ノール)、BHA(2-tert-プチル-4-メトキシフェノールと3-tert ープチルー4-メトキシフェノールとの混合物)、植物油、鉱物油、脂肪酸及び 脂肪酸エステルがあげられる。毒餌の基材としては、例えば穀物粉、植物油、糖、 結晶セルロース等の餌成分、ジブチルヒドロキシトルエン、ノルジヒドログアイ アレチン酸等の酸化防止剤、デヒドロ酢酸等の保存料、トウガラシ粉末等の子ど 20 もやペットによる誤食防止剤、チーズ香料、タマネギ香料、ピーナッツオイルな どの害虫誘引性香料等があげられる。

本発明の有害節足動物防除剤は、有害節足動物又は有害節足動物の生息場所に 施用することにより用いられる。例えば、栽培植物に寄生する有害節足動物を防 除する場合は、例えば、本発明の有害節足動物防除剤を該栽培植物の地上部に散 布する、本発明の有害節足動物防除剤を該栽培植物の株本に灌注する等により行 われる。

25

30

本発明の有害節足動物防除剤を用いる場合、その施用量は1000m² あたり本発明化合物の量で通常0.1~1000gである。乳剤、水和剤、フロアブル剤、マイクロカプセル剤等は、通常、有効成分濃度が10~10000pmとなるように水で希釈して施用し、粒剤、粉剤等は通常、そのまま施用する。

また、本発明の有害節足動物防除剤は他の殺虫剤、殺線虫剤、殺ダニ剤、殺菌剤、除草剤、植物生長調節剤、共力剤、肥料、土壌改良剤、動物用飼料等と共に 用いることもできる。

かかる殺虫剤、殺ダニ剤及び殺線虫剤としては、例えばフェニトロチオン、フ ェンチオン、ピリダフェンチオン、ダイアジノン、クロルピリホス、クロルピリ 5 ホスメチル、アセフェート、メチダチオン、ジスルホトン、DDVP、スルプロ ホス、プロフェノホス、シアノホス、ジオキサベンゾホス、ジメトエート、フェ ントエート、マラチオン、トリクロルホン、アジンホスメチル、モノクロトホス、 ジクロトホス、エチオン、ホスチアゼート等の有機リン系化合物、BPMC、ベ ンフラカルブ、プロポキスル、カルボスルファン、カルバリル、メソミル、エチ 10 オフェンカルブ、アルジカルブ、オキサミル、フェノチオカルブ、チオジカルブ 等のカーバメート系化合物:エトフェンプロックス、フェンバレレート、エスフ ェンバレレート、フェンプロパトリン、シペルメトリン、αーシペルメトリン、 **Z-シペルメトリン、ペルメトリン、シハロトリン、入-シハロトリン、シフル** トリン、β-シフルトリン、デルタメトリン、シクロプロスリン、τ-フルバリ 15 ネート、フルシトリネート、ピフェンスリン、アクリナスリン、トラロメスリン、 シラフルオフェン、ハルフェンプロクス等のピレスロイド化合物;アセタミプリ ド、チアメトキサム、チアクロプリド等のネオニコチノイド化合物;クロルフル アズロン、テフルベンズロン、フルフェノクスロン、ルフェニュロン等のベンゾ イルフェニルウレア系化合物; テブフェノジド、ハロフェノジド、メトキシフェ 20 ノジド、クロマフェノジド等のベンゾイルヒドラジド化合物:ブプロフェジン等 のチアジアジン系化合物;カルタップ、チオシクラム、ベンスルタップ等のネラ イストキシン系化合物;エンドスルファン、 $\gamma-BHC$ 、1,1-ビス(クロロ フェニル)-2.2.2.1トリクロロエタノール等の塩素化炭化水素化合物;ア ミトラズ、クロルジメホルム等のホルムアミジン系化合物:ジアフェンチウロン 25 等のチオ尿素系化合物:フェニルピラゾール系化合物;クロルフェナピル、ピメ トロジン、スピノサッド、インドキサカルブ、ブロモプロピレート、テトラジホ ン、キノメチオネート、プロパルゲイト、フェンブタティンオキシド、ヘキシチ アゾクス、エトキサゾール、クロフェンテジン、ピリダベン、フェンピロキシメ ート、テプフェンピラド、ピリミジフェン、フェナザキン、アセキノシル、ビフ 30 ェナゼート、フルアクリピリム、スピロジクロフェン、ミルベメクチン、アヴェ

ルメクチン、エマメクチン安息香酸塩、アザジラクチン〔AZAD〕、ポリナクチンコンプレックス〔テトラナクチン、ジナクチン、トリナクチン〕等があげられる。

以下、本発明を製造例、製剤例、および試験例等によりさら詳しく説明するが、本発明はこれらの例に限定されるものではない。なお、製造例、参考製造例における「H-NMRのデータは、重クロロホルム溶媒中でテトラメチルシランを内部標準として測定したものである。製造例中本発明化合物番号は、前記(表1)に示した番号を表す。

### 製造例1

5

- 10 N, N-ジメチルホルムアミド 3m1に 3-メチルスルフィニル-5-フェニル-1, 2, 4-チアジアゾールと 3-メチルスルホニル-5-フェニル-1, 2, 4-チアジアゾールとの混合物( $^{l}$  H- NMR の積分比 スルホニル体: スルフィニル体=4:1)160mg及びプロパルギルアルコール60mgを加え、氷冷下で、水素化ナトリウム(60%油性)43mgを加えた。氷冷下20分撹拌後、
- 15 さらに室温で18時間放置した。その後、反応液を飽和食塩水に注加し、tーブ チルメチルエーテルで抽出した。有機層を濃縮し、得られた残渣をシリカゲルカ ラムクロマトグラフィーに付し、5-フェニル-3-プロパルギルオキシ-1, 2、4-チアジアゾール(本発明化合物(1))を100mg得た。

融点:66.9℃

融点:70.3℃

'H-NMR: 1.88(t,3H)、5.05(q,2H)、7.45-7.53(m,3H)、7.91-7.93(m,2H) 製造例3

クロロホルム14m1に3-メチルチオ-5-(2,3-ジフルオロフェニル) -1,2,4-チアジアゾールを溶解し、m-クロロ過安息香酸(65%<)2 79mgを加えた。氷冷下で7時間撹拌し、さらに室温で一夜放置した。その後、 反応液を炭酸水素ナトリウム水溶液に注加し、分液した。有機層を濃縮し、さら に残渣にトルエン加えて濃縮した。得られた残渣にN,N-ジメチルホルムアミ ド2m1および2-ブチン-1-オール59mgを加え、ここに氷冷下で水素化 ナトリウム(60%油性)59mgを加えた。同温で30分間撹拌し、さらに室 10 温で3時間撹拌した。その後、反応液を飽和食塩水に注加し、t-ブチルメチル エーテルで抽出した。有機層を濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマ トグラフィーにより精製し、5-(2,3-ジフルオロフェニル)-3-(2-ブチニルオキシ)-1,2,4-チアジアゾール(本発明化合物(16))95m gを得た。

<sup>1</sup> H-NMR: 1.88(t, 3H)、5.07(q, 2H)、7.24-7.36(m, 2H)、8.04-8.09(m, 1H) 製造例 4

N, Nージメチルホルムアミド2mlに3ーメチルスルフィニルー5ー(2ーフルオロフェニル)ー1,2,4ーチアジアゾールと3ーメチルスルホニルー5ー(2ーフルオロフェニル)ー1,2,4ーチアジアゾールとの混合物295mg('HーNMRの積分比 スルホニル体:スルフィニル体=4:1)及び2ープチンー1ーオール85mgを加え、氷冷下で水素化ナトリウム(60%油性)55mgを加え、10分間撹拌し、さらに室温で3時間撹拌した。反応液を飽和食塩水に注加し、tープチルメチルエーテルで抽出した。有機層を濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付して、5ー(2ーフルオロフェニル)ー3ー(2ープチニルオキシ)ー1,2,4ーチアジアゾール(本発明化合物(5))227mgを得た。

<sup>1</sup> H-NMR: 1.88(t, 3H), 5.07(q, 2H), 7.20-7.33(m, 2H), 7.48-7.56(m, 1H), 8.29-8.35(m, 1H)

## 製造例5

15

N, N-ジメチルホルムアミド 3 m 1 に 3 - メチルスルホニル-5-(3-フルオロフェニル) -1, 2, 4-チアジアゾール 3 5 0 m g 及び 2 - ブチン-1

ーオール  $105 \, \mathrm{mg}$  を溶解し、氷冷下で水素化ナトリウム(60% 油性) $65 \, \mathrm{mg}$  を加え、10% 間撹拌し、さらに室温で 4 時間撹拌した。その後、反応液を飽和食塩水に注加し、t ーブチルメチルエーテルで抽出した。有機層を濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、5 ー (3 ーフルオロフェニル)-3 ー (2 ーブチニルオキシ)-1, 2, 4 ーチアジアゾール(本発明化合物(6)) $289 \, \mathrm{mg}$  を得た。

融点:68.7℃

H-NMR: 1.88(t, 3H), 5.06(q, 2H), 7.12-7.25(m, 1H), 7.42-7.50(m, 1H), 7.64-7.70(m, 1H)

## 10 製造例 6

N, Nージメチルホルムアミド2. 5m1に3-メチルスルホニルー5-(3-クロロフェニル)-1, 2, 4-チアジアゾール350mg及び2-ブチンー1-オール98mgを溶解し、氷冷下で水素化ナトリウム(60%油性)56mgを加えて30分間撹拌し、さらに室温で1時間撹拌した。その後、反応液を飽和食塩水に注加し、t-ブチルメチルエーテルで抽出した。有機層を濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、5-(3-クロロフェニル)-3-(2-ブチニルオキシ)-1, 2, 4-チアジアゾール(本発明化合物(9))290mgを得た。

 $^{1}H-NMR: 7.94(s.1H), 7.78(d.1H), 7.48(d.1H), 7.42(t.1H), 5.05(q.2H),$ 

20 1.88(t, 3H)

30

### 製造例7

N, Nージメチルホルムアミド2.5mlに3ーメチルスルホニルー5ー(3ークロロフェニル)-1,2,4ーチアジアゾール350mg及び2ーペンチンー1ーオール117mgを溶解し、氷冷下で水素化ナトリウム(60%油性)56mgを加えて30分間撹拌し、さらに室温で1時間撹拌した。その後、反応液を飽和食塩水に注加し、t-ブチルメチルエーテルで抽出した。有機層を濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、5-(3ークロロフェニル)-3-(2-ペンチニルオキシ)-1,2,4ーチアジアゾール(本発明化合物(78))290mgを得た。

'H-NMR: 7.94(s, 1H), 7.78(d, 1H), 7.48(d, 1H), 7.42(t, 1H), 5.05(q, 2H), 1.88(t, 3H)

## 製造例8

N, Nージメチルホルムアミド3mlに3-メチルスルホニル-5-(2-クロロフェニル)-1, 2, 4-チアジアゾールと3-メチルスルフィニル-5-(2-クロロフェニル)-1, 2, 4-チアジアゾールの混合物400mg及び5 2-ブチン-1-オール114mgを溶解し、氷冷下で水素化ナトリウム(60%油性)65mgを加えて1時間撹拌し、さらに室温で1時間撹拌した。その後、反応液を飽和食塩水に注加し、t-ブチルメチルエーテルで抽出した。有機層を濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、5-(2-クロロフェニル)-3-(2-ブチニルオキシ)-1, 2, 4-チアジアゾール(本発明化合物(8))210mgを得た。

'H-NMR: 8.51(d, 1H)、7.53(d, 1H)、7.46(m, 2H)、5.06(q, 2H)、1.88(t、3H) 製造例 9

N, N-ジメチルホルムアミド3mlに3-メチルスルホニル-5-(2-クロロフェニル)-1, 2, 4-チアジアゾールと3-メチルスルフィニル-5-15 (2-クロロフェニル)-1, 2, 4-チアジアゾールの混合物400mg及び2-ペンチン-1-オール136mgを溶解し、氷冷下で水素化ナトリウム(60%油性)65mgを加えて1時間撹拌し、さらに室温で1時間撹拌した。その後、反応液を飽和食塩水に注加し、t-ブチルメチルエーテルで抽出した。有機層を濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、5-20 (2-クロロフェニル)-3-(2-ペンチニルオキシ)-1, 2, 4-チアジアゾール(本発明化合物(77))220mgを得た。

H-NMR: 8.52(d, 1H), 7.53(d, 1H), 7.45(m, 2H), 5.08(q, 2H), 2.25(m, 2H), 1.15(t, 3H)

25 次に本発明化合物の製造中間体の製造法を参考製造例として記す。

#### 参考製造例1

30

クロロホルム  $30\,\text{ml}$  に 3-メチルチオ-5-フェニル-1, 2, 4-チアジ アゾール  $455\,\text{mg}$  を溶解し、3-クロロ過安息香酸 (65%)  $377\,\text{mg}$  を 加え、氷冷下で 7 時間攪拌した。その後、反応液を炭酸水素ナトリウム水溶液に 加え、分液した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、濃縮して、3-メチル スルフィニル -5-フェニル-1, 2, 4-チアジアゾールと 3-メチルスルホ

ニルー5-フェニルー1,2,4-チアジアゾールとの混合物520mgを得た。 この生成物はこれ以上精製することなく次の工程に用いた。

「H-NMR: 3.13 (スルフィニルメチル s, 3H)、3.44 (スルホニルメチル s, 3H)、7.55 (m, 3H)、8.00 (m, 2H)

スルホニル体:スルフィニル体=1:4

# 参考製造例2

5

15

25

クロロホルム10m1に3-メチルチオ-5-(2-フルオロフェニル)-1, 2,4-チアジアゾール330mgを溶解し、氷冷下で3-クロロ過安息香酸(6 5%<)722mgを加え、室温で18時間放置した。その後、反応液を炭酸水 素ナトリウム水溶液に注加し、分液した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、濃縮して、3-メチルスルフィニル-5-(2-フルオロフェニル)-1,2,4-チアジアゾールと3-メチルスルホニル-5-(2-フルオロフェニル)-1,2,4-チアジアゾールとの混合物295mgを得た。この生成物はこれ以上精製することなく次の工程に用いた。

「H-NMR: 3.13 (スルフィニルメチル s, 3H)、3.45 (スルホニルメチル s, 3H)、7.29-7.41 (m, 2H)、7.59-7.65 (m, 1H)、8.41-8.46 (m, 1H)

スルホニル体:スルフィニル体=4:1)

### 参考製造例3

クロロホルム8mlに3-メチルチオ-5-(3-フルオロフェニル)-1, 20 2,4-チアジアゾール360mgを溶解し、氷冷下で3-クロロ過安息香酸(65%<)982mgを加え、室温で7時間攪拌した。反応液を亜硫酸ナトリウム水溶液に注加し、分液した。有機層を炭酸水素ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、濃縮して、3-メチルスルホニル-5-(3-フルオロフェニル)-1,2,4-チアジアゾール520mgを得た。

'H-NMR: 3.45(s, 3H)、7.27-7.47(m, 1H)、7.49-7.58(m, 1H)、7.73-7.81(m, 1H) 参考製造例 4

トルエン30m1に5-クロロ-3-メチルチオー1, 2, 4-チアジアゾール500mg、トリメチルフェニルスズ794mg及びテトラキストリフェニルホスフィンパラジウム346mgを加え、窒素雰囲気下で8時間加熱還流した。

30 その後、反応液を室温まで冷却し、反応液に20%フッ化カリウム水溶液を加え 攪拌した。この混合物をセライトを通して濾過し、濾液を濃縮した。得られた残 渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、3-メチルチオー5-フェニルー1, 2, 4-チアジアゾール455mgを得た。

融点:57.1℃

## 参考製造例5

1、2ージメトキシエタン4m1に5ークロロー3ーメチルチオー1、2、4ーチアジアゾール300mg、2、3ージフルオロフェニルボロン酸427mg、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム104mg及び2M炭酸ナトリウム水溶液4m1を加え、窒素雰囲気下、60℃で9時間攪拌した。その後、反応液を飽和食塩水に注加し、tーブチルメチルエーテルで抽出した。有機層を濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、3ーメチルチオー5ー(2、3ージフルオロフェニル)ー1、2、4ーチアジアゾール170mgを得た。

<sup>1</sup> H-NMR: 2.73 (s, 3H), 7.26-7.38 (m, 2H), 8.05-8.11 (m, 1H)

## 参考製造例6

 1, 2-ジメトキシエタン4mlに5-クロロー3-メチルチオー1, 2, 4 -チアジアゾール284mg、2-フルオロフェニルボロン酸262mg、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム98mg及び2M炭酸ナトリウム水溶液4mlを加え、窒素雰囲気下、80℃で12時間攪拌した。その後、反応液を飽和食塩水に注加し、t-ブチルメチルエーテルで抽出した。有機層を濃縮して
 20 得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、3-メチルチオー5-(2-フルオロフェニル)-1, 2, 4-チアジアゾール330mgを得た。

'H-NMR: 2.74(s, 3H), 7.21-7.34(m, 2H), 7.49-7.56(m, 1H), 8.30-8.36(m, 1H) 参考製造例 7

1, 2-ジメトキシエタン5mlに5-クロロー3-メチルチオー1, 2, 4
25 -チアジアゾール400mg、3-フルオロフェニルボロン酸335mg、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム139mg及び2M炭酸ナトリウム水溶液4mlを加え、窒素雰囲気下、2時間加熱還流した。その後、反応液を水に注加し、t-ブチルメチルエーテルで抽出した。有機層を濃縮して得たられた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、3-メチルチオー5-(3-

30 フルオロフェニル) -1 , 2 , 4 - チアジアゾール 3 6 0 m g を得た。

#### 参考製造例8

WO 2004/041798 PCT/JP2002/011644

24

1, 2-ジメトキシエタン25mlに5-クロロー3-メチルチオー1, 2, 4-チアジアゾール2. 0g、3-クロロフェニルボロン酸2. 25g、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム694mg及び2M炭酸ナトリウム水溶液約25mlを加え、窒素雰囲気下、3時間加熱還流した。その後、反応液を水に注加し、<math>t-ブチルメチルエーテルで抽出した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、3-メチルチオー5-(2-クロロフェニル)-1, 2, 4-チアジアゾール1. 48gを得た。

<sup>1</sup> H-NMR: 7.95 (s. 1H), 7.78 (d. 1H), 7.49 (d. 1H), 7.42 (t. 1H), 2.73 (s. 3H)

### 10 参考製造例 9

5

15

クロロホルム12mlに3ーメチルチオー5ー(3ークロロフェニル)-1, 2, 4ーチアジアゾール1.5 gを溶解し、氷冷下で3ークロロ過安息香酸(6 5% <)5.85 gを徐々に加え、氷冷下で30分、さらに室温で2時間攪拌した。反応液を亜硫酸ナトリウム水溶液に注加し、分液した。有機層を炭酸水素ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、濃縮して、3-メチルスルホニルー5ー(3-クロロフェニル)-1, 2, 4ーチアジアゾール1.4 gを得た。

'H-NMR: 8.04(s, 1H)、7.88(d, 1H)、7.59(d, 1H)、7.7.49(t, 1H)、3.32(s, 3H) 参考製造例10

1,2ージメトキシエタン25m1に5ークロロー3ーメチルチオー1,2,4ーチアジアゾール2.0g、2ークロロフェニルボロン酸2.25g、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム694mg及び2M炭酸ナトリウム水溶液約25m1を加え、窒素雰囲気下、3時間加熱還流した。その後、反応液を水に注加し、tープチルメチルエーテルで抽出した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、3ーメチルチオー5ー(3ークロロフェニル)-1,2,4ーチアジアゾール1.67gを得た。

### 参考製造例11

クロロホルム30mlに3-メチルチオ-5-(2-クロロフェニル)-1, 30 2,4-チアジアゾール1.5gを溶解し、氷冷下で3-クロロ過安息香酸(70%<)3.05gを徐々に加え、氷冷下で30分、さらに室温で2時間攪拌し た。反応液を亜硫酸ナトリウム水溶液に注加し、分液した。有機層を炭酸水素ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、濃縮して、3-メチルスルホニル-5-(2-クロロフェニル)-1, 2, 4-チアジアゾールと 3-メチルスルフィニル-5-(2-クロロフェニル)-1, 2, 4-チアジア ゾールの混合物 1. 61 g を得た。

'H-NMR: 8.64-8.58(m)、7.60-7.48(m)、3.45(s)、3.13(s) スルホニル体: スルフィニル体=約2.7:1

次に、製剤例を示す。なお、部は重量部を表す。本発明化合物は(表1)に示10 した化合物番号で表す。

#### 製剤例1 乳剤

本発明化合物(1)~(140)9部を、キシレン37.5部およびジメチルホルムアミド37.5部に溶解し、これにポリオキシエチレンスチリルフェニルエーテル10部およびドデシルベンゼンスルホン酸カルシウム6部を加え、よく攪拌混合して乳剤を得る。

# 製剤例2 水和剤

本発明化合物(1)~(140)9部を、ラウリル硫酸ナトリウム4部、リグニンスルホン酸カルシウム2部、合成含水酸化珪素微粉末20部および珪素土65部を混合した中に加え、よく攪拌混合して水和剤を得る。

#### 20 製剤例3 粒剤

15

本発明化合物(1)~(140)3部、合成含水酸化珪素微粉末5部、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム5部、ベントナイト30部およびクレー57部を加え、よく攪拌混合し、ついでこれらの混合物に適当量の水を加え、さらに攪拌し、増粒機で製粒し、通風乾燥して粒剤を得る。

## 25 製剤例4 粉剤

本発明化合物(1)~(140)4.5部、合成含水酸化珪素微粉末1部、凝集剤としてドリレスB(三共社製)1部、クレー7部を乳鉢でよく混合した後にジュースミキサーで攪拌混合する。得られた混合物にカットクレー86.5部を加えて、充分攪拌混合し、粉剤を得る。

#### 30 製剤例 5

本発明化合物(1)~(140)10部、ポリオキシエチレンアルキルエーテ

ルサルフェートアンモニウム塩50部を含むホワイトカーボン35部及び水55 部を混合し、湿式粉砕法で微粉砕することにより、製剤を得る。

次に本発明化合物が有害節足動物防除剤の有効成分として有効であることを試験 例により示す。

## 試験例1

5

本発明化合物(1)、(2)、(5)、(6)及び(16)を製剤例5に従って調製した製剤を、本発明化合物の濃度が500ppmとなるように水で希釈し、試験用散布液を調製した。

10 一方、ポリエチレンカップに土を詰めてキュウリを植え、第1本葉が展開するまで生育させた。そのキュウリにワタアプラムシ約20頭を寄生させた。1日後、そのキュウリに上記の試験用散布液を20m1/カップの割合で散布した。散布6日後にワタアプラムシの数を調査し、次の式により防除価を求めた。

防除価(%) =  $\{1 - (Cb \times Tai) / (Cai \times Tb)\} \times 100$ 

15 なお、上記式において、Cbは無処理区の処理前の虫数を、Caiは無処理区の観察時の虫数を、Tbは処理区の処理前の虫数を、Taiは処理区の観察時の虫数をそれぞれ表す。

その結果、本発明化合物(1)、(2)、(5)、(6)及び(16)のいずれも各々90%以上の防除価を示した。

### 20 試験例2

本発明化合物(1)及び比較化合物(A)を製剤例5に従って調製した製剤を、本発明化合物の濃度が500ppmとなるように水で希釈し、試験用散布液を調製した。

一方、ポリエチレンカップに土を詰めてキュウリを植え、第1本葉が展開するまで生育させた。そのキュウリに上記の試験用散布液を20ml/カップの割合で散布し、葉面の散布液を乾燥させた。第一本葉を切り取り、ポリエチレンカップ(直径110mm)内の水を含ませたろ紙(直径70mm)の上に置き、そこにミカンキイロアザミウマの幼虫を30頭放してポリエチレンカップの蓋をした。7日後に、ミカンキイロアザミウマによるキュウリの葉の被害程度の調査を行った。

30 その結果、本発明化合物(1)を処理した葉におけるミカンキイロアザミウマ による被害面積率は5%以内であった。比較化合物(A)を処理した葉における 被害面積率は20%以上であった。

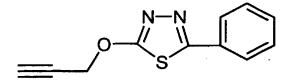
#### 試験例3

本発明化合物 (1)、(2)、(5)、(6)、(8)、(9)、(16)、(77)、(78) 及び比較化合物 (A) を製剤例 5 に従って調製した製剤を、本発明化合物の濃度 が 500 ppmとなるように水で希釈し、試験用散布液を調製した。

一方、ポリエチレンカップに土を詰めてキャベツを植え、第一本葉が展開するまで生育させた後、第一本葉以外の葉を切除した。このキャベツにシルバーリーフコナジラミ成虫約200匹を約24時間放し、キャベツ第一本葉に卵を産み付けさせた。

10 このようにして得られたシルバーリーフコナジラミの卵が約80~100個産み付けられたキャベツを8日間温室内に放置した後、上記試験用散布液を20m1/カップの割合で散布した。散布7日後に生存虫数を調査し、殺虫率を求めた。その結果、本発明化合物(1)、(2)、(5)、(6)、(8)、(9)、(16)、(77)及び(78)は90%以上の殺虫率を示した。比較化合物(A)は30%以下の15 殺虫率を示した。

試験例2および試験例3にて用いた比較化合物(A)は、DE3030661 (47頁の表の化合物9)に記載の下記式にて示される化合物である。



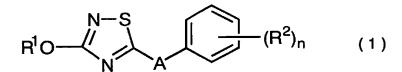
20

## 産業上の利用可能性

本発明化合物を用いることにより、有害節足動物を防除することができる。

## 請求の範囲

1. 式(1)



[式中、R<sup>1</sup> はハロゲン原子で置換されていてもよいC3-C7アルキニル基を表し、R<sup>2</sup> はハロゲン原子、C1-C4アルキル基、C1-C4ハロアルキル基、C1-C4アルコキシ基、C1-C4アルキルチオ基、シアノ基又はニトロ基を表し、nは0~5の整数を表す。ただし、nが2以上の整数を表す場合、各々のR<sup>2</sup> は同一でも相異なっていてもよい。

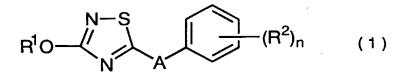
Aは酸素原子、硫黄原子、単結合、CR<sup>3</sup> R<sup>4</sup> 基又はNR<sup>5</sup> 基を表す。R<sup>3</sup> 及びR<sup>4</sup> はそれぞれ独立して水素原子又はC1-C4アルキル基を表し、R<sup>5</sup> は水素原子、C1-C7アルキル基、C1-C3ハロアルキル基、C2-C4(アルコキシアルキル)基、C2-C4(ハロアルコキシアルキル)基、C3-C6アルケニル基、C3-C6ハロアルケニル基、C3-C7アルキニル基、C3-C7ハロアルキニル基又はシアノメチル基を表す。]

- 15 で示される1, 2, 4-チアジアゾール化合物。
  - 2. 式(1)において、Aが単結合である請求項1に記載の1, 2, 4ーチアジアゾール化合物。
- 20 3. 式(1)において、R'が2ープロピニル基、2-ブチニル基または2-ペンチニル基である請求項1または2に記載の1, 2, 4-チアジアゾール化合物。
- 4. 式(1)において、R'が2-ブチニル基または2-ペンチニル基である 25 請求項1または2に記載の1, 2, 4-チアジアゾール化合物。
  - 5. 請求項1に記載の有効量の1,2,4-チアジアゾール化合物を含有する 有害節足動物防除組成物。

WO 2004/041798 PCT/JP2002/011644

29

6. 式(1)



[式中、 $R^1$  はハロゲン原子で置換されていてもよいC3-C7アルキニル基を表し、 $R^2$  はハロゲン原子、C1-C4アルキル基、C1-C4ハロアルキル基、

5 C1-C4アルコキシ基、C1-C4ハロアルコキシ基、C1-C4アルキルチオ基、シアノ基又は二トロ基を表し、nは $0\sim5$  の整数を表す。ただし、nが2以上の整数を表す場合、各々の $R^2$ は同一でも相異なっていてもよい。

Aは酸素原子、硫黄原子、単結合、 $CR^3R^4$  基又は $NR^5$  基を表す。 $R^3$  及び $R^4$  はそれぞれ独立して水素原子又はC1-C4 アルキル基を表し、 $R^5$  は水素原子、

10 C1-C7アルキル基、C1-C3ハロアルキル基、C2-C4 (アルコキシア ルキル) 基、C2-C4 (ハロアルコキシアルキル) 基、C3-C6アルケニル 基、C3-C6ハロアルケニル基、C3-C7アルキニル基、C3-C7ハロア ルキニル基又はシアノメチル基を表す。]

で示される1,2,4-チアジアゾール化合物を有害節足動物又は有害節足動物 15 の生息場所に施用する有害節足動物の防除方法。

- 7. 有害節足動物が半翅目害虫、鱗翅目害虫、鞘翅目害虫またはアザミウマ目害虫である請求項6に記載の防除方法。
- 20 8. 有害節足動物が半翅目害虫またはアザミウマ目害虫である請求項6に記載の防除方法。
  - 9. 請求項1に記載の1,2,4-チアジアゾール化合物の有害節足動物防除組成物の有効成分としての使用。

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP02/11644

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl <sup>7</sup> C07D285/08, A01N43/82			
According t	o International Patent Classification (IPC) or to both n	ational classification and IPC	
B. FIELD	S SEARCHED		
Int.	ocumentation searched (classification system followed C1 C07D285/08, A01N43/82		
	tion searched other than minimum documentation to the		
Electronic d CAPI	lata base consulted during the international search (namely STN), CAOLD (STN), REGISTRY (	ne of data base and, where practicable, sea STN), WPI/L(DIALOG)	rch terms used)
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where ap	ppropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P,X	JP 2002-338557 A (Sumitomo C 27 November, 2002 (27.11.02) All pages (Family: none)		1-9
A	JP 2001-39954 A (Tomono Agri 13 February, 2001 (13.02.01) (Family: none)		1-9
А	JP 6-100550 A (Nissan Chemic Ltd.), 12 April, 1994 (12.04.94), (Family: none)	al Industries,	1-9
A	EP 534219 Al (BAYER AG), 31 March, 1993 (31.03.93), & JP 5-194449 A & DE	4131138 A	1-9
× Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
* Special categories of cited documents:  "A" document defining the general state of the art which is not		"T" later document published after the inte priority date and not in conflict with the understand the principle or theory und	ne application but cited to
considered to be of particular relevance understand the principle or theory underlying the inv  "E" earlier document but published on or after the international filing "X" document of particular relevance; the claimed invent considered novel or cannot be considered to involve			claimed invention cannot be
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) step when the document of particular relevance; the claimed invention can considered to involve an inventive step when the document			claimed invention cannot be when the document is
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later "&" document member of the same patent family			
than the priority date claimed  Date of the actual completion of the international search  Date of mailing of the international search report			
14 January, 2003 (14.01.03) 04 February, 2003 (04.02.03)			
	Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office  Authorized officer		
Facsimile No.		Telephone No.	

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP02/11644

tegory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
A	US 5438066 A (ZENECA LTD.), 01 August, 1995 (01.08.95), & WO 94/10159 Al & JP 8-502957 A	1-9
•		
	·	
		·

国際出願番号 PCT/JP02/11644

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) In·t. Cl <sup>7</sup> C07D285/08, A01N43/82			
	(m ) () m		
	行った分野 最小限資料(国際特許分類(IPC))		
E .	1' C07D285/08, A01N43/8	2	
最小限資料以外	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの		
	•		
	用した電子データベース(データベースの名称、 i), CAOLD(STN), REGISTRY(STN), WPI/L(DIALOG		
こ 関連する	ると認められる文献		
引用文献の	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する。	ときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
PX	JP 2002-338557 A(住友化学工業株	式会社)2002.11.27	1-9
	全頁を参照。		
	(ファミリーなし)		
<b>A</b> .	JP 2001-39954 A (株式会社トモノ) (ファミリーなし)	アグリカ)2001.02.13	1-9
A	JP 6-100550 A (日産化学工業株式会) (ファミリーなし)	会社)1994.04.12	1-9
区 C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する	別紙を参照。
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願目前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献		発明の原理又は理論 当該文献のみで発明 えられるもの 当該文献と他の1以 自明である組合せに	
国際調査を完了	了した日 14.01.03	国際調査報告の発送日 04.	02.03
日本国	D名称及びあて先 国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 那千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 榊原 貴子 電話番号 03~3581-1101	4P 3040 内線 3450

# 国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP02/11644

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	EP 534219 A1 (BAYER AG) 1993. 03. 31 &JP 5-194449 A &DE 4131138 A	1-9
A	US 5438066 A (ZENECA LIMITED) 1995.08.01 &WO 94/10159 A1 &JP 8-502957 A	1-9